# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11-337926 (43)Date of publication of application: 10.12.1999

(51)Int,Cl. **G02F** 1/1335

G02F 1/136 G09F 9/30

(21)Application number: 10–144530 (71)Applicant: CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing: 26.05.1998 (72)Inventor: MIZUSAKO RYOTA

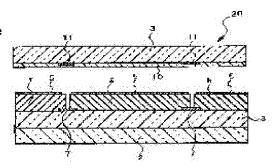
**MORITA HIDEHIRO** 

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the aperture ratio of pixels without decreasing the light transmissivity of a liquid crystal panel in a liquid crystal display device.

SOLUTION: A liquid crystal panel 20 of a liquid crystal display device consists of a transparent substrate 2 where TFTs 4 are formed and a transparent substrate 3 where a common electrode 10 is formed. On the transparent substrate 2 on the side of the TFTs 4, color filters (r), (g) and (b) are formed on a gate insulating film 8 and drain lines 7 and pixel electrodes 5 are formed thereupon. Namely, the drain lines 7 and the pixel electrodes 5 are laminated and formed at different positions in the insulated state that the color filters (r), (g) and (b) are held between them. Therefore, the side edge part of the pixel electrode 5 and the side edge part of the drain line 7 can be put in the state that the both are insulated from each other and laminated up and down. Consequently, a light leak between the pixel electrodes 5 and the drain lines 7 can be prevented without newly forming a light shield film.



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-337926

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |        | 識別記号  | FΙ      |        |       |  |
|---------------------------|--------|-------|---------|--------|-------|--|
| G02F                      | 1/1335 | 505   | G 0 2 F | 1/1335 | 505   |  |
|                           | 1/136  | 500   |         | 1/136  | 500   |  |
| G09F                      | 9/30   | 3 3 8 | G 0 9 F | 9/30   | 3 3 8 |  |

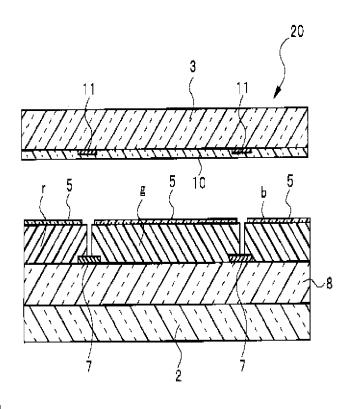
|          |                   | 審查請求     | 未請求 請求項の数8 OL (全 17 頁)                   |
|----------|-------------------|----------|--|
| (21)出願番号 | 特願平10-144530      | (71) 出願人 | 000001443<br>カシオ計算機株式会社                  |
| (22)出願日  | 平成10年(1998) 5月26日 | (72)発明者  | 東京都渋谷区本町1丁目6番2号<br>水迫 亮太                 |
|          |                   |          | 東京都八王子市石川町2951番地 5 カシオ<br>計算機株式会社八王子研究所内 |
|          |                   | (72)発明者  | 森田 英裕<br>東京都八王子市石川町2951番地5 カシオ           |
|          |                   |          | 計算機株式会社八王子研究所内                           |
|          |                   | (74)代理人  | 弁理士 荒船 博司 (外1名)                          |
|          |                   |          |  |
|          |                   |          |  |

#### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

# (57) 【要約】

率を減少させることなく、画素の開口率の向上を図る。 【解決手段】 液晶表示装置の液晶パネル20は、TF T4が形成された透明基板2と、共通電極10が形成さ れた透明基板3とからなる。TFT4側の透明基板2に おいては、ゲート絶縁膜8及びドレインライン7上にカ ラーフィルタァ、g、bが形成され、その上に画素電極 5が形成されている。すなわち、ドレインライン7と画 素電極5とがカラーフィルタr、g、bを挟んで絶縁さ れた状態で異なる位置に積層形成されている。したがっ て、画素電極5の側縁部とドレインライン7の側縁部と を絶縁した状態で、上下に重ねた状態とすることができ る。これにより、画素電極5とドレインライン7との間 の光漏れを新たに遮光膜を形成することなく防止するこ とができる。

【課題】 液晶表示装置において、液晶パネルの光透過



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに対向して配置された一対の透明基板と、該透明基板同士の間に封入された液晶とを備えるとともに、前記一対の透明基板のうちの一方の透明基板内面にアクティブ素子、これに接続される配線及び画素電極とが積層形成され、他方の透明基板内面に共通電極が形成されたカラー液晶表示装置において、

アクティブ素子が形成された一方の透明基板内面に、アクティブ素子の配線と画素電極との間にカラーフィルタを積層し、前記配線と前記画素電極とを夫々の側縁部を前記カラーフィルタを介し重畳させて配置したことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記一方の透明基板において、前記配線上で隣り合う画素のカラーフィルタ同士が隣接するとともに、前記配線上で互いに隣接するカラーフィルタ同士の間に隙間ができないように、互いに隣接するカラーフィルタの側縁部同士が前記配線上で重なって配置されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記配線上で重なる二つのカラーフィルタ同士の境界面を一方の透明基板内面に対し傾斜させるとともに、前記内面と前記境界面とがなす角度が60度以下とされていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記一方の透明基板のアクティブ素子の上に、二枚の透明基板間の間隔を保持するスペーサとなるとともに遮光性を備えた遮光スペーサが形成され、かつ、他方の透明基板の内面のほぼ全面にほぼ一様に共通電極となる透明電極が形成されていることを特徴とする請求項2または3記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記遮光スペーサが樹脂に遮光性を備えた顔料を添加した樹脂ブラックからなり、かつ、前記透明基板の画像が表示される表示領域の外側となる周縁部に前記樹脂ブラックからなる額縁保護層が形成されていることを特徴とする請求項4記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記樹脂ブラックは、前記顔料の樹脂固形分に対する濃度が30重量%以下であることを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記額縁保護層を液晶を封入するためのシール剤に形成される注入口に対応する部分を除いた領域に形成し、かつ、前記注入口に対応する部分には、前記アクティブ素子の配線と同じ材質のメタル遮光層が形成されることを特徴とする請求項5または6記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記カラーフィルタ上に形成される画素電極がドライエッチングによりパターニングされていることを特徴とする請求項1から7のいずれか一つに記載の液晶表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ

クス型のカラー表示が可能な液晶表示装置に関する。 【 O O O 2 】

【従来の技術】従来のアクティブマトリクス型、例え ば、TFT (thin film transistor)型の液晶表示装置 の液晶パネルは、例えば、図14(平面構造)及び図1 5 (断面構造)に示すような構造を有する。すなわち、 液晶パネル1は、互いに対向して配置された透明基板 2, 3を備えている。そして、その一方の透明基板2 に、アクティブ素子であるTFT(トランジスタ部)4 が形成され、該TFT4のソース電極4aにITO(In dium TinOxide)からなる画素電極(画素ITO)5が 接続されている。また、TFT4のゲート電極4cに接 続され、図中左右に配置されたゲートライン(制御線) 6と、TFT4のドレイン電極46に接続され、図中上 下に配置されたドレインライン(信号線)フとが、縦横 に格子状に配置され、これら縦横に格子状に配置された ゲートライン6とドレインライン7とに画素電極5が周 囲を囲まれた状態となっている。

【〇〇〇3】また、図15に示すように、この液晶パネ ル1においては、画素電極5とドレインライン7とがゲ ート絶縁膜(SiNx(窒化珪素))8上の同じ層に形 成されており、画素電極5とドレインライン7との間に 左右に間隔があけられている。また、ドレインラインフ の部分は、SiNxからなる絶縁性のオーバーコートフ aにより覆われており、画素電極5とドレインライン7 とがオーバーコートフaにより絶縁されている。そし て、画素電極5とドレインライン7との間隔から光漏れ を生じないように、光を遮断するシールドとして蓄積容 量(Cs)9が画素電極5とドレインライン7との間隔 を覆うように、一部が画素電極5と、ドレインライン7 と重複した状態でゲート絶縁膜8の下に形成されてい る。そして、蓄積容量9が画素電極5の左右側縁部を囲 むようにコ字状とされている。この場合には、画素電極 5の左右側縁部が蓄積容量9と重なり、その分だけ、画 素電極5の光透過可能な面積が減り、液晶パネル1にお ける開口率が減少することになる。

【0004】なお、他方の透明基板3、すなわち、ITOからなる共通電極10が形成される透明基板3には、赤、緑、青(RGB)のカラーフィルタr、g、bが各画素毎に一色ずつ割り当てられるように形成される間に、各画素のカラーフィルタr、g、b同士の間にで、からなる方に、例えば、金属Crからなるブラックィリクス11が形成されている。そして、カラーフィルタr、g、b上に、上記共通電極10が形成されている。また、図示しないが、上記二枚の透明基板2、3のそれぞれの最も内面側には配向膜が形成されるととサが成れて、二枚の透明基板2、3間にビーズ状のスペーサが成している。そして、これらの二枚の透明基板2、3間のギャップに液晶が注入されている。また、二枚の透明基

板 2. 3の外面側には、図示しない偏光板が貼設されている。

【0005】また、図16及び図17は、上記液晶パネル1とは異なる液晶パネル12を示すものであり、この液晶パネル12においては、画素電極5とドレインライン7とが有機絶縁膜13を介して異なる層に形成されている。すなわち、ドレインライン7がゲート絶縁膜81に形成され、その上に有機絶縁膜13が形成され、この有機絶縁膜13に画素電極5とドレインライン7とが上下に配置されるとともに、これらが有機絶縁膜13で絶縁されているので、画素電極5とドレインライン7とを絶縁した状態で、一部が5とドレインライン7との間に絶縁のために左右に光漏れの原因となる間隔をあける必要がない。

【0006】従って、光漏れを防ぐために、蓄積容量9を画素電極5とドレインライン7との重複部分に配置する必要がなく、蓄積容量9を例えば、ゲートライン6に沿った真っ直ぐな帯状のものとすることができる。また、液晶パネル12の各画素の左右側縁部においては、画素電極5をドレインライン7と重なる位置まで延ばし、光の透過を制御して画像を表示できる画像領域を可及的に拡大させ、開口率を向上することができる。

【0007】すなわち、前者の液晶パネル1においては、画素電極5の左右の側縁がドレインライン7の側縁から必要な間隔をとって内側に配置され、さらに、画素電極5の左右の側縁部が蓄積容量と重なるので、左右をドレインライン7、7に囲まれたスペースにおいて、ドレインライン7と画素電極5との間隔と、画素電極5との間隔と、画素電極5とが重複する間隔とを合わせた距離だけドレインライン7の側縁より内側から画像領域となるが、液晶パネル12においては、ドレインライン7の側縁から画像領域となる。なお、後者の液晶パネル12は、上述のドレインライン7と画素電極5と蓄積容量9との関係及び有機絶縁膜13の有無が異なる以外は、基本的に前者の液晶パネル1とほぼ同様の構成を有する。

# [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前者の液晶パネル1においては、上述のようにドレインライン7と画素電極5とが同層レベルにつまり水平方向に互いに間隔をあけて形成され、この間隔から光漏れを防止するために蓄積容量9をドレインライン7と画素電極5との間隔を覆うように配置するために、コ字状としているが、これにより、異なる電位の電圧が印加される画素電極5と蓄積容量9との間に横電界が発生する。そして、液晶起動時に画素電極5と共通電極10との間の縦電界と、を動時に画素電極5と蓄積容量9との間の横電界とにより、液晶の配向状態が異なる二つのドメインを形成することになり、これらのドメインの境界がディスクリネーションインとして表示に現れ、液晶表示装置の表示品位を低下

させる要因となる。

【0009】これを防止するためには、ディスクリネーションラインを隠すことが考えられるが、それは、ドレインライン7の下のドレインライン7と重複する蓄積容量9の線幅を太くするか、他方の透明基板(対向基板)3のブラックマトリクス11の線幅を太くする必要がある。しかし、これらの線幅を太くした場合には、液晶パネル1の画像領域が減り、開口率の低下を招くことになる。また、上述のような構造を有する液晶パネル1は、耐圧力性に乏しいといった課題がある。

【 O O 1 O 】すなわち、液晶パネル 1 を押した場合には、蓄積容量 9 やブラックマトリクス 1 1 で隠しているディスクリネーションラインが移動して画素内に現れるとともに、該ディスクリネーションラインが画素の反対側の上記横電界につかまり液晶パネル 1 を押すことをやめた後も液晶の配向状態が正常に戻らない、いわゆる「パネル押し不良」が生じる可能性がある。

【0011】後者の液晶パネル12においては、蓄積容量9がゲートライン6に沿って延びる帯状に形成されているので、前者の液晶パネル1のように横電界が生じることがない。また、ドレインライン7と画素電極5を異なる層に配置することにより、上述のように、高開口率化を図ることができるが、ドレインライン7と画素電極5との間に形成される有機絶縁膜13をスピンコートをで透明基板2全面に塗布することになり、この有機絶縁膜13は、ほとんど透明基板2上に残ることになるが、有機膜のスピンコートは、異物等を巻き込むことが多く歩留まりを低下させる原因となる。

【0012】さらに、液晶パネル12で用いられる有機 絶縁膜13は感光性有機材料であり、感光性有機材料 は、短波長側の透過率が低下することが知られている。 例えば、後者の液晶パネル12の場合に、ドレインライ ン7と画素電極5のカップリング容量の関係から有機絶 縁膜13の膜厚は、3~3.5μm程度必要であり、こ のような有機絶縁膜13による透過率の低下は、図18 のグラフに示すものとなる。図18からわかるように、 有機絶縁膜13が存在することで液晶パネル12の光透 過率は5%程度低下する。

【0013】また、液晶パネル1、12においては、二枚の透明基板2、3の間に、こらのの間隔を保つビーズ状スペーサを用いているが、ビーズ状スペーサは、液晶との境界で先述のディスクリネーションラインと似たような光漏れを起こす。これは電界のかかった状態、つまり黒表示時の透過率の浮き(上昇)を招きコントラスト低下の原因となる。

【 O O 1 4 】 さらに、ビーズ状スペーサの散布プロセスは非常に制御が困難で、散布密度、散布個数などのばらつきにより表示品位低下の原因となる。また、TFT4が形成された透明基板2とカラーフィルタ r、g、bが形成された透明基板3との貼り合わせ時の位置精度(合

わせ精度)は、±4~6μm程度と言われており、この合わせ精度の範囲で他方の透明基板3に存在する遮光のためのブラックマトリクス11の位置がずれた場合には、開口率を5%~10%程度低下させる原因となる。【0015】本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、液晶パネルの光透過率を低下させることなく、液晶パネルの高開口率化を図ることができ、さらに、ディスクリネーションラインの発生を防止し、コントラスト、表示品位等の向上を図ることができる液晶表示装置を提供することを目的とする。

### [0016]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の液晶表示装置は、互いに対向して配置された一対の透明基板と、該透明基板同士の間に封入された液晶とを備えるとともに、前記一対の透明基板のうちの一方の透明基板内面にアクティブ素子、これに接続される配線及び画素電極とが積層形成され、他方の透明基板内面に共通電極が形成されたカラー液晶表示装置において、アクティブ素子が形成された一方の透明基板内面に、アクティブ素子の配線と画素電極との間にカラーフィルタを積層し、前記配線と前記画素電極とを夫々の側縁部を前記カラーフィルタを介し重畳させて配置したことを特徴とする。

【 0 0 1 7 】上記構成によれば、配線と画素電極とがカラーフィルタを挟んで絶縁された状態で異なる位置に積層配置されているので、配線の側縁部と画素電極の側縁部とを上下に重なった状態に配置し、配線と画素電極とを水平方向に離間しないようにすることが可能となり、これにより配線と画素電極との間の光漏れを防止することができる。したがって、配線と画素電極との間からの光漏れを防止するための遮光膜を画素電極の側縁部に上下に重なるように設ける必要がないので、上記遮光膜により開口率が減少することなく、配線の側端面まで画素が開口され、高開口率の液晶パネルを得ることができる

【 O O 1 8 】また、配線と画素電極との間にカラーフィルタを配置して、配線と画素電極とを絶縁しているので、配線と画素電極とを異なる層に絶縁した状態で配置するために、有機絶縁膜を用いる必要がなく、有機絶縁膜を用いた場合のような歩留まりの悪化や、光透過率の減少といった不具合を発生させずに開口率の向上を図ることができる。

【 O O 1 9】本発明の請求項2記載の液晶表示装置は、前記一方の透明基板において、前記配線上で隣り合う画素のカラーフィルタ同士が隣接するとともに、前記配線上で互いに隣接するカラーフィルタ同士の間に隙間ができないように、互いに隣接するカラーフィルタの側縁部同士が上記配線上で重なって配置されていることを特徴とする。

【〇〇2〇】上記構成によれば、配線上で隣接するカラ

一フィルタ同士の間に隙間ができないように、互いに隣接するカラーフィルタの側縁部同士が重なって配置されているので、金属からなる配線に光があたった際の反射光を抑えることができる。従って、配線の反射光によるコントラストの低下を防止するために、共通電極側の透明基板の配線線に対向する位置にブラックマトリクスを配置する必要がなくなる。

【0021】そして、配線に対応してブラックマトリクスを配置しない場合には、互いに対向して配置されたアクティブ素子側の透明基板と共通電極側の透明基板とを貼り合わせた際に、位置ずれが生じても、配線に対応するブラックマトリクスが存在せず、画素の開口部分に配線に対向するブラックマトリクスが重複して開口率が低下するのを抑制することができる。従って、液晶表示装置の品質を安定させることができ、安定した表示スペックを有する液晶表示装置を提供することができる。

【0022】本発明の請求項3記載の液晶表示装置は、前記配線上で重なる二つのカラーフィルタ同士の境界面を一方の透明基板内面に対し傾斜させるとともに、前記内面と前記境界面とがなす角度が60度以下とされていることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】上記構成によれば、配線上で重なるカラーフィルタ同士の境界面を斜めとすることにより、カラーフィルタ同士が重なる部分が厚くなるのを防止して、アクティブ素子側の透明基板内表面を平坦化することができるとともに、共通電極側の透明基板からカラーフィルタをなくすことにより、共通電極側の透明基板内表面も平坦化することができる。

【 O O 2 4 】従って、上下の透明基板のそれぞれの内表面を平坦化することにより、安定した液晶の配向状態を得ることができる。すなわち、透明基板の電極等の形成された面を平坦化することにより、透明基板の内面側に形成される配向膜の表面を平坦化することができるので、配向膜の表面にラビング処理を均一に施すことができ、液晶の配向状態を安定化することができる。

【 O O 2 5 】本発明の請求項 4 記載の液晶表示装置は、前記一方の透明基板のアクティブ素子の上に、二枚の透明基板間の間隔を保持するスペーサとなるとともに遮光性を備えた遮光スペーサが形成され、かつ、他方の透明基板の内面のほぼ全面にほぼ一様に共通電極となる透明電極が形成されていることを特徴とする。

【 O O 2 6 】上記構成によれば、アクティブ素子側の透明基板において、アクティブ素子の上に遮光スペーサを設けることにより、アクティブ素子を遮光してアクティブ素子の光による誤作動を防止するようにしているので、共通電極側の透明基板に、上述のように配線に対応するブラックマトリクスが必要なくなる。

【OO27】したがって、共通電極側の透明基板から全てのブラックマトリクスをなくすことができるので、二

枚の透明基板を貼り合わせた際の位置ずれによりブラックマトリクスが画素の開口部分に重なって開口率が低下することがなく、実質的に開口率を一層向上することができる。また、共通電極側の透明基板は、ブラックマトリクスを形成せずに、共通電極となるITOをベタで形成すれば良いので、その製造を極めて容易なものとすることができる。

【 O O 2 8 】また、遮光スペーサが二枚の透明基板の間隔を保持するスペーサとなるので、従来のビーズ状スペーサを用いる必要がないので、ビーズ状スペーサによるスペーサ周辺での光漏れによるコントラストの低下を招くことがなく、コントラストの向上を図ることができる。また、遮光スペーサを用いることにより、ビーズ状スペーサに比較して液晶パネルの耐圧性を向上できるとともに、二枚の透明基板間の間隔の精度を向上することにより、手間のかかるビーズ状スペーサを使用しないことにより、手間のかかるビーズ状スペーサの散布を行わなくてすむので、液晶パネルの製造を省力化できる。

【0029】本発明の請求項5記載の液晶表示装置は、前記遮光スペーサが樹脂に遮光性を備えた顔料を添加した樹脂ブラックからなり、かつ、上記透明基板の画像が表示される表示領域の外側となる周縁部に上記樹脂ブラックからなる額縁保護層が形成されていることを特徴とする。

【0030】上記構成によれば、額縁保護層は、上記遮光スペーサと同じ材質からなるので、遮光スペーサの形成に際し、額縁保護層を同時に形成することができ、かつ、額縁保護層は、表示領域周辺からの光漏れを阻止するだけでなく、遮光スペーサに対応して、従来の窒化珪素からなるオーバーコートよりも厚く形成することができるので、従来の薄いオーバーコートよりも確実に端子部や配線引き回し部を保護することができる。

【0031】本発明の請求項6記載の液晶表示装置は、前記樹脂ブラックが、前記顔料の樹脂固形分に対する濃度が30重量%以下であることを特徴とする。上記構成によれば、上記樹脂ブラックの顔料濃度が30重量%以下と低くされているので、樹脂ブラックとなる樹脂の接着性が顔料の添加により悪化するのを抑えることができ、二枚の透明基板を接着するシール剤と透明基板との間に額縁保護層が介在する状態となっても、十分に二枚の透明基板を接着することができる。

【 0 0 3 2 】本発明の請求項7記載の液晶表示装置は、前記額縁保護層を液晶を封入するためのシール剤に形成される注入口に対応する部分を除いた領域に形成し、かつ、前記注入口に対応する部分には、上記アクティブ素子の配線と同じ材質のメタル遮光層が形成されることを特徴とする。

【0033】上記構成によれば、二枚の透明基板を接着するシール剤と透明基板との間に額縁保護層が介在する 状態となり、二枚の透明基板の間隔が一定の場合に、額 縁保護層が介在することにより、シール剤の厚みが薄くなり、この薄いシール剤に液晶を注入するための注入口を設けても、注入口がシール剤の厚み方向に狭いものとなり、液晶の注入が阻害されるが、額縁保護層のシール剤の注入口に対応する部分に切欠部を設けることにより、注入口を広くすることができ、液晶の注入を速やかに行うことができる。

【〇〇34】本発明の請求項8記載の液晶表示装置は、カラーフィルタ上に形成される画素電極がドライエッチングによりパターニングされていることを特徴とする。上記構成によれば、カラーフィルタ上に画素電極を形成しても大きくサイドエッチングされることがなく、画素電極を高い精度でパターニングすることができる。なお、カラーフィルタ上で画素電極となるITOをウエットエッチングした場合には、ガラス基板上でITOをウエットエッチングした場合に比較して、サイドエッチング量が多くなる傾向があり、上述のようにドライエッチングとすることで、画素電極のサイドエッチングを防止することができる。

#### [0035]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施形態例の第一例を図面を参照して説明する。図1は第一例の液晶表示装置の液晶パネル20の平面構造を示し、図2は液晶パネル20の断面構造を示すものである。なお、従来例と同様の構成要素は、同一の符号を付してその説明を省略する。第一例の液晶パネル20においては、図1及び図2に示すように、従来と同様に二枚の透明基板2.3を備え、その一方の透明基板2に、アクティブ素子であるTFT4が形成され、該TFT4のソース電極4aに画素電極5が接続されている。また、TFT4のゲート電極に接続され、図中左右に配置されたゲートライン

(制御線) 6と、TFT4のドレイン電極に接続され、 図中前後に配置されたドレインライン(信号線)7と が、縦横に格子状に配置され、これら縦横に格子状に配 置されたゲートライン6とドレインライン7とに画素電 極5が周囲を囲まれた状態となっている。なお、図1に おいて、TFT4、ゲートライン6、ドレインライン7 とは、ブラックマトリクス11に覆われた状態で図示さ れている。

【0036】そして、第一例においては、ドレインライン7(配線)と画素電極5との間にカラーフィルタァ、g、bが形成され、その結果、ドレインライン7と画素電極5とは、厚さ方向(断面方向)の位置が異なる配置となる。そして、ドレインライン7と画素電極5とがカラーフィルタァ、g、bにより絶縁された状態で、上下の異なる層となるように配置されているので、ドレインライン7と画素電極5とをその側縁部同士が重複するように配置可能であり、実際にドレインライン7の側縁部と、画素電極5の側縁部とが重複して配置されている。【0037】なお、ドレインライン7は、ゲート絶縁膜

8上にストライプ状に形成されており、カラーフィルタ r、g、bは、ゲート絶縁膜8及びドレインラインフ上 に形成されることになり、画素電極5はカラーフィルタ r、g、b上に形成されることになる。また、ドレイン ラインフは、各画素の境界部分に配置されており、カラ ーフィルタァ、g、bの各色の境界となり、カラーフィ ルタr、g、bの各色が離間して配置されている場合 に、ドレインラインフ上で隙間が生じることになるが、 ドレインラインフの左右の両側部においては、それぞれ カラーフィルタァ、g、bがドレインラインフ上に載っ た状態となっている。従って、ドレインラインフの側縁 部に画素電極5の側縁部を重ねて配置した場合に、ドレ インラインフの側縁部と画素電極5の側縁部との間に、 カラーフィルタr、g、bが必ず挟まれた状態となって いる。そして、ドレインラインフと画素電極5とが上述 のように重なることで、これらが水平方向(左右)に離 間していないので、ドレインラインフと画素電極5との 間で光漏れが生じることがなく、ドレインラインフと画 素電極5との間に光遮光膜として蓄積容量9を配置する 必要がない。従って、蓄積容量9は、ゲートライン6の 近傍でゲートライン6に沿った真っ直ぐな帯状に形成さ れている。これらのことから、各画素においては、ドレ インラインフの側縁に接する部分まで開口した状態とな っており、高開口率を確保している。

【0038】また、ドレインラインフと画素電極5との 間に従来のように有機絶縁膜を配置していないので、有 機絶縁膜の形成により歩留まりが悪化することがないと ともに、有機絶縁膜により液晶パネル20の開口部(表 示部)の光透過率が低下することがない。また、TFT 4が形成された一方の透明基板2にカラーフィルタr、 g、bを形成したことにより、他方の透明基板3には、 カラーフィルタェ、g、bが形成されず、透明基板3上 にブラックマトリクス11と、共通電極10が形成され ている。なお、ブラックマトリクス11は、ドレインラ インフ等のメタル配線部の反射光を遮光するためのもの であり、上述のディスクリネーションライン等を隠すた めに線幅を太くする必要がなく、メタル配線による反射 高を遮光するための最低限の線幅を有していれば良く、 ブラックマトリクス11により開口率が低くなることが ない。また、ブラックマトリクス11は、TFT4上を 覆うように設けられており、TFT4の光による誤作動 を防止している。

【0039】そして、上記液晶パネル20の製造においては、従来と同様にドレインライン7を形成した後に、感光性カラーレジスト(RGB)を用いて、カラーフィルタ層(カラーフィルタr、g、b)を形成する。次に、画素電極5の形成に際しては、カラーフィルタr、g、b上にスパッタ等でITO膜を成膜し、その後フォトレジスト塗布、露光、現像を経てフォトレジストを所望のパターンに形成し、ウエットまたはドライエッチン

グによりITOをエッチングし、レジストを剥離する。これにより、ITOからなる画素電極5が形成される。【0040】また、このようにカラーフィルタ r、g、b上に画素電極5を形成することで、ドレインラインフと画素電極5とが、カラーフィルタ r、g、bを挟んだ状態で異なる層に形成されることになり、上述のように開口率を向上することができる。なお、ドレインラインフと画素電極5とが絶縁性のカラーフィルタ r、g、bを挟んで配置されることにより、静電容量が生じることになるが、ここで生じる静電容量が0.15(fF/μm)を越えるといわゆる尾引き等の表示品位の低下を招くことになる。

【0041】ここで用いられるカラーフィルタァ、g、 bは、従来と基本的に同じ材質ものであるが、その比誘 電率は、以下の表1に示されるものであり、3.4~ 4.3となっている。

【表1】

|       | 比誘電率 |
|-------|------|
| RED   | 3. 4 |
| GREEN | 3. 6 |
| BLUE  | 4. 3 |

そして、カラーフィルタ r、g、bの膜厚と静電容量との関係を図3のグラフに示す。図3に示されるように、比誘電率が3~4程度の場合には、カラーフィルタ r、g、bの膜厚を2 $\mu$ m以上とすることが好ましく、確実に静電容量の影響を避けるためには、膜厚を3 $\mu$ m以上とすることが好ましい。

g、 bの部分で生じる静電容量を0. 15 (fF/μ m)以下とすることができれば、どのような材質のカラーフィルタ r、 g、 bを用いるものとしても良く、カラーフィルタ r、 g、 bの比誘電率の値に対応して、静電容量が 0. 15 (fF/μm)以下となるように膜厚を決定し、該膜厚で所望の色特性が得られるように顔料濃度を決定すれば良い。また、カラーフィルタ r、 g、 bに用いられる樹脂は、たとえば、アクリル系、ポリビニルアルコール系、エポキシ系などの感光性樹脂を用いることができる。顔料としては、たとえば、アゾ顔料、フタロシアニン顔料、染付けレーキ顔料等を用いることができる。

【0044】また、第一例では、画素電極50形成に際しては、ウェットまたはドライェッチングによりITOをエッチングするものとしたが、カラーフィルタ r、g、b上にITOをスパッタ等で成膜し、その後パターン加工を行う場合、ウェットエッチングで加工するとサイドエッチのため、微細加工が困難なものとなる。例えば、図400グラフに下地がガラスの場合と、カラーフィルタの場合とで、ウェットエッチングによるITOの加工精度にどのくらいの差が生じるかを示した。ガラストに形成されたITO膜をエッチングしても、サイドエッチ(オーバーエッチング量)はほとんど見られないが、カラーフィルタ上に形成されたITO膜をエッチング時間で $10\mu$ m以上のサイドエッチングが認められる。

【 O O 4 5 】従って、TFT4側の透明基板2にカラーフィルタ r、g、bを形成し、その上にITOからなる画素電極5を形成する場合には、ウエットエッチングではなく、ドライエッチングを行うことが好ましい。また、ドライエッチングによる画素電極5の形成に際しては、ITOの成膜、レジストの形成、レジストの露光と現像等の処理は、従来と同様に行い、エッチングプロセスを周知のドライエ程で行うようにする。そして、画素電極5をドライエッチングにより形成するものとすれば、サイドエッチがほとんどなく、高精度の加工が可能である。

【0046】以上のような、液晶表示装置の液晶パネル20によれば、ドレインライン7と画素電極5とがカラーフィルタr、g、bを挟んで絶縁された状態で異なる層に配置されているので、ドレインライン7の側縁部と画素電極5の側縁部とを上下に重なった状態に配置し、ドレインライン7と画素電極5とを水平方向に離間しないようにすることが可能となり、これによりドレインライン7と画素電極5との間の光漏れを防止することができる。

【0047】従って、ドレインライン7と画素電極5との間の光漏れを防止するためのシールドを画素電極5の側縁部に上下に重なるように設ける必要がないので、上記シールドにより開口率が減少することなく、ドレインライン7の側縁まで画素を開口した状態とすることにより、高開口率の液晶パネル20を得ることができる。

【0048】また、ドレインライン7と画素電極5との間にカラーフィルタr、g、bを配置して、ドレインライン7と画素電極5とを絶縁しているので、ドレインライン7と画素電極5とを異なる層に絶縁した状態で配置するために、有機絶縁膜を用いる必要がなく、有機絶縁膜を用いた場合のような歩留まりの悪化や、光透過率の減少といったことなく、開口率の向上を図ることができる。なお、TFT4のソース電極4aを信号線としてのソースラインに接続し、ドレイン電極4bを画素電極5との間に接続した場合には、ソースラインと画素電極5との間

にカラーフィルタ r、g、bを配置するようにしても良い。また、液晶パネル20は、従来例と同様の図示しない配向膜、偏光板、スペーサ、シール剤等の液晶パネルとして必要な部材を備え、かつ、駆動回路が接続されるとともに、バックライトや反射板等の光源が配置されて液晶表示装置として機能するものである。また、液晶表示装置は、テレビ、コンピュータ、各種電子機器(携帯型電子機器を含む)等のディスプレイとして機能するものである。

【0049】次に、本発明の第二例の液晶表示装置の液 晶パネルを図5及び図6を参照して説明する。図5及び 図6に示す第二例の液晶パネル30は、以下に説明する 相違点を除いて、基本的に第一例の液晶パネル20と同 様の構成を有するものであり、第一例の液晶表示装置の 液晶パネル20と同様の構成要素に同一の符号を付して その説明を省略する。第二例の液晶パネル30は、第一 例の液晶パネル20と同様にドレインラインフと画素電 極5との間にカラーフィルタィ、g、bが形成された状 態となっているとともに、ドレインラインフ上において 隣接する各色のカラーフィルタァ、g、b同士を重複さ せ、ドレインラインフが完全にカラーフィルタァ、g、 bに覆われた状態とすることにより、ドレインラインフ 表面での反射を防止し、ブラックマトリクス11なしで も、ドレインラインフの反射によるコントラスト低下を 防止できるようにしている。

【0050】すなわち、ドレインラインフ上において隣接するカラーフィルタ r、g、bのパターンのパターンエッジが重複した状態、すなわち、ドレインラインフ上において、各画素に対応するパターンで形成されたカラーフィルタ r、g、bのエッジ部分が重複しており、ドレインラインフ上でカラーフィルタ r、g、bの各パターンが離間しておらず、ドレインラインフが完全にカラーフィルタ r、g、bに覆われた状態となっている。

【0051】また、図5に示すように、ドレインライン7上で互いに重複するカラーフィルタr、g、b同士の側縁部は、60度以下のテーパが付けられた状態となっている。すなわち、先に形成されてドレインライン7上で重複する二つのカラーフィルタr、g、b同士の境界面k(の延長線)と透明基板2とが成す角の角度が60度以下となっている。そして、下側に配置されるカラーフィルタr、g、bの中央側から側縁に向かうにつれて薄くなるように斜めに形成されるとともに、その上に上側に配置されるカラーフィルタr、g、bの側縁部が配置されている。

【0052】このようにドレインラインフ上で重複する 二つのカラーフィルタ r、g、bのパターンのうちの下 側のパターンの側縁部を斜めとすることにより、ドレイ ンラインフ上でほぼ同じ厚みのカラーフィルタ r、g、 b同士を重複するものとしても、二つのカラーフィルタ r、g、bを重複させることにより、ドレインライン7上でカラーフィルタr、g、bが厚くなるのを防止することができる。

【0053】また、カラーフィルタァ、g、b同士の重 複する部分の幅が斜面の幅より長くなってしまうと、カ ラーフィルタr、g、b同士の重複する部分で厚みが厚 くなる部分ができてしまうので、重複する部分の幅は、 斜面の幅より狭いことが好ましい。従って、斜面の傾斜 角を60度以下と小さくすることにより、斜面の長さを ある程度長くすることで、重複する部分の幅をある程度 長くしても、重複部分でカラーフィルタァ、g、bが厚 くなるのを防止することができる。なお、重複する部分 の幅(斜面の幅)があまり短いと、それだけ高い精度で カラーフィルタr、g、bをパターニングする必要が生 じてしまい、実際上、斜面の幅内で正確にカラーフィル タァ、g、b同士を重複させることが困難になってしま うので、カラーフィルタァ、g、bの膜厚を上述のよう に  $1 \mu$  mから  $3 \mu$  mとする場合に、傾斜角が 6 0 度以下 であることが好ましい。また、ドレインラインフの線幅 より上記斜面(境界面)の長さが長い必要はなく、ドレ インラインフの線幅とカラーフィルタr、g、bの厚み から傾斜角の下限もほぼ決まることになる。

【0054】そして、上述のようにドレインライン7上でカラーフィルタ r、g、b同士を重複させることにより、ドレインライン7上をカラーフィルタ r、g、bで覆ってしまうことで、ドレインライン7による反射光を防止できるので、ドレインライン7に対向する他方の透明基板3には、上記反射光を防止する目的でブラックマトリクス11を形成する必要がないが、TFT4(トランジスタ)の(光電効果による)誤動作を防止するために、TFT4上を遮光することが好ましく、TFT4に対応する部分だけに、例えば、金属Crからなるブラックマトリクス21を形成している。

【0055】なお、ゲートライン6は、ドレインライン 7より下層にあり、ドレインライン7上にカラーフィル タr、g、bを形成した場合に、ゲートライン6もカラ ーフィルタr、g、bに覆われることになるので、ゲー トライン6上もドレインライン7とほぼ同様に、隙間無 くカラーフィルタr、g、bに覆われるようにすること で、ゲートライン6上のブラックマトリクス11も必要 なくなる。従って、第二例の液晶パネル30の他方の透 明基板3上には、ドレインライン7及びゲートライン6 に対応して線状にブラックマトリクス11が形成されて おらず、TFT4に対応する部分だけほぼ点状に多数の ブラックマトリクス21が配置されることになる。そし て、上記液晶パネル30の製造は、第一例とほぼ同様に 行われるが、上述のように、順次各色のカラーフィルタ r、g、bを形成する際に、その側縁部がドレインライ ンフの中心線を越え、かつ、ドレインラインフを越して しまわないように形成する。また、感光性樹脂であるカ

ラーフィルタ r、g、bの成膜時に、露光量と現像時間を最適化し、さらに現像後の水洗時にある程度の水圧を持った高圧水洗を行うことで、高圧水洗の工程後、カラーフィルタ r、g、bのパターンエッジにテーパが形成された状態となる。

【 O O 5 6 】従って、上述のようにカラーフィルタ r 、 g 、 b のドレインライン 7 上で重複した部分の膜厚が厚くなることがなく、一方の透明基板 2 の上面の平坦化を図ることができ、T F T 4 側の透明基板 2 の平坦性を確保できるとともに、共通電極 1 0 側の透明基板 3 においてもカラーフィルタ r 、 g 、 b が設けられていないことから平坦性を向上することができる。

【0057】以上のように、第二例の液晶表示装置の液晶パネル30によれば、第一例の液晶パネル20と同様の効果を奏するとともに、ドレインライン7上で、隣接するカラーフィルタ r、g、b同士が離間することがなく、ドレインライン7がカラーフィルタ r、g、bに覆われているので、ドレインライン7による反射光をカラーフィルタ r、g、bで抑えることができる。

【0058】従って、ドレインラインフの反射光によるコントラストの低下を防止するために、共通電極10側の透明基板3のドレインラインフに対向する位置にブラックマトリクス11を配置する必要がなくなる。そして、ドレインラインフに対応してブラックマトリクス11を配置しない場合には、互いに対向して配置された透明基板2と透明基板3とを貼り合わせた際に、位置ずれが生じても、ドレインラインフに対応するブラックマトリクス11が存在せず、TFT4に対向する部分にだけほぼ点状にブラックマトリクス21が存在するだけなので、画素の開口部分にブラックマトリクス11が重複して開口率が低下するのを抑制することができる。

【 0 0 5 9 】従って、液晶表示装置の品質を安定させることができ、安定した表示スペックを有する液晶表示装置を提供することができる。また、上述のようにドレインライン7上で重なるカラーフィルタ r、g、bの側縁部にテーパを形成することにより、TFT4側の画素電極5を形成する下地層をを平坦化することができるとともに、共通電極10側の透明基板3からカラーフィルタr、g、bをなくすことにより、共通電極10の下地層も平坦なものとなる。

【0060】従って、上下の透明基板2、3の各電極5、10表面が平坦化され、安定した液晶の配向状態を得ることができる。すなわち、透明基板2、3の電極等の形成された内表面を平坦化することにより、透明基板2、3の内面側に形成される配向膜の表面を平坦化することができるので、配向膜の表面にラビング処理を均一に施すことができ、液晶の配向状態を安定化することができる。

【 O O 6 1 】次に、本発明の第三例の液晶表示装置の液晶パネル4 O を図7及び図8を参照して説明する。図7及び図8に示す第三例の液晶パネル4 O は、以下に説明する相違点を除いて、基本的に第二例の液晶パネル3 O と同様の構成を有するものであり、第二例の液晶表示装置の液晶パネル3 O と同様の構成要素に同一の符号を付してその説明を省略する。

【0062】第三例の液晶パネル40は、第一例及び第二例の液晶パネル20、30と同様にドレインライン7と画素電極5との間にカラーフィルタr、g、bが形成された状態となっている。また、第三例の液晶パネル40は、第二例の液晶パネル30と同様に、ドレインライン7上において隣接する各色のカラーフィルタr、g、b同士を重複させ、ドレインライン7が完全にカラーフィルタr、g、bに覆われた状態とすることにより、ドレインライン7の反射を防止し、ブラックマトリクス11なしでも、ドレインライン7の反射によるコントラスト低下を防止できるようにしている。なお、TFT4の部分にはカラーフィルタr、g、bが無い構成となっている。

【0063】そして、さらに、第三例の液晶パネル40においては、第二例の液晶パネル30において、例えば、金属Crにより共通電極10側の透明基板3にTFT4を覆うブラックマトリクス21を形成していたのに対して、TFT4側の透明基板2において、各TFT4上にカラーフィルタr、g、bと同様の樹脂に黒の顔料を添加した樹脂ブラックからなる遮光スペーサ41を設け、該遮光スペーサ41によりTFT4の誤作動を防止している。

【0064】また、上記遮光スペーサ41は、その高さが透明基板2、3の間隔(ギャップ)とほぼ同じ高さに形成された柱状のものとなっており、ビーズ状のスペーサに代わってスペーサとして作用するようになっている。なお、樹脂ブラックは、周知のものであり、上述のカラーフィルタ r、g、bと同様に、感光性樹脂に顔料を添加(分散)したものである。従って、共通電極10側の透明基板2には、ブラックマトリクス11,21は、全く存在せず、透明基板2の内面には、基本的に、共通電極10と図示しない配向膜が形成された状態となっている。また、遮光スペーサ41がスペーサとして作用するので、二枚の透明基板2、3の間には、ビーズ状スペーサが存在しない。

【0065】そして、第三例の液晶パネル40の製造においては、他方の共通電極側の透明基板3においては、透明基板3内面に周知の方法により共通電極10と配向膜とが形成され、一方のTFT側の透明基板2においては、TFT4、ゲートライン6、ゲート絶縁膜8、ドレインライン7等が周知のように形成され、ゲート絶縁膜8及びドレインライン7上に、第二例の場合と同様にカラーフィルタr、g、bが形成され、カラーフィルタ

r、g、b上に画素電極5が形成される。

【0066】次いで、TFT4上に上記柱状の遮光スペーサ41が形成される。なお、TFT4側の透明基板2内面にも配向膜が形成される。また、二枚の透明基板2、3の少なくとも一方に液晶を封入するためのシール剤が印刷等により形成され、二枚の透明基板2、3が張り合わされて、二枚の透明基板2、3の間のシール剤に囲まれた部分に液晶が注入される。

【0067】なお、共通電極10側の透明基板3においては、カラーフィルタ及びブラックマトリクスを形成する必要がないので、透明基板3の内面に共通電極3となるITO膜を形成すれば良い。そして、透明基板3の内面に形成される共通電極10となるITOには、特にパターンは必要ないので、透明基板3内面のほぼ全面に一様に形成されていれば良い。すなわち、透明基板3上にベタで共通電極10となるITO膜が形成されていれば良い。

【0068】以上のように遮光スペーサ41をTFT4側の透明基板2において、TFT4上に形成し、共通電極10側の透明基板3に全くブラックマトリクスを設けない構成とすることにより、二枚の透明基板2、3の貼り合わせ精度により多少の位置ずれが生じても、開口の透明基板3にブラックマトリクス11、21が存在する場合には、貼り合わせ精度(例えば、±4μm)ので通過で位置ずれが生じることにより、画素の開口部分にブラックマトリクス11、21が重なり、開口率の低下を招いていたが、第三例において、共通電極10側には、ブックマトリクス11、21が存在しないので、上記貼り、分でではできる。

【0069】なお、遮光スペーサ41を透明基板2のTFT4上に形成する際の精度は、感光性樹脂である遮光スペーサ41の露光を行う際の露光装置のアライメント精度によりほぼ決まることになるが、上記アライメント精度は、±2μm程度であり、上述の貼り合わせ精度より高く、遮光スペーサ41の形成時に遮光スペーサ41の位置がずれて生じる開口率の低下は、従来の貼り合わせの際の位置ずれによる開口率の低下に比べて僅かなものである。

【0070】実際に、遮光スペーサ41の形成時の位置の精度は、±2μmとすることができ、開口率の低下はほとんど認められなかった。また、ビーズ状スペーサを散布する工程を行う必要がなく、且つ、共通電極10側の透明基板3へのブラックマトリクス11,21の形成工程を行わなくてすむので、液晶パネル40の製造工程数を減らすことができ、コストの面で格段に有利となる

【OO71】さらに、柱状の遮光スペーサ41をスペーサとして機能させることにより、ビーズ状スペーサを用

いる必要がなく、ビーズ状スペーサによるスペーサ周辺 での光漏れによるコントラスト低下を防止することがで きる。

【0072】またさらに、液晶表示装置の液晶セルにおけるセルギャップ精度(二枚の透明基板間の間隔の精度)は、ビーズ状スペーサを用いた場合に、 $\pm 0$ .  $3\mu$  mであったのに対して柱状遮光スペーサ41をスペーサとして用いた場合のセルギャップ精度は、 $\pm 0$ .  $05\mu$  mを実現することができる。すなわち、遮光スペーサ41をスペーサとして用いることにより、セルギャップ精度を極めて高精度なものとすることができる。

【0073】加えて、遮光スペーサ41をスペーサとして用いた場合には、ビーズ状スペーサに比較して、耐圧力性が向上する。例えば、図9及び図10に示す液晶パネル加圧試験の試験結果のグラフに示されるように、ビーズ状スペーサの場合には、約1kgの加重でパネルの透過率が約4%変化するが、柱状ブラック31をスペーサとして用いた場合には、透過率の変化がほとんど見られず、耐圧力性に優れていることが示されている。

【0074】さらに、上述のように共通電極10側の透明基板10においては、共通電極10となるITO膜がベタに形成された状態なので、ITO膜をパターニングする必要がなく、製造の管理が簡単になるとともに、コストの面でも有利である。すなわち、省力化と低コスト化を図ることができる。何故なら、従来、ブラックマトリクス及びカラーフィルタ上に共通電極10をスパッタトリングにより形成する際には、メタルマスクを用いてマスクスパッタにより、所望のパターンを形成していたが、このようにした場合には、メタルマスクにコストがかかるとともに、マスクスパッタ特有の問題であるパターンエッジのボケがあり管理が非常に困難であったからである。

【0075】次に、本発明の第四例の液晶表示装置の液 晶パネル50を図11を参照して説明する。図11に示 す第四例の液晶パネル50は、以下に説明する相違点を 除いて、基本的に第三例の液晶パネル40と同様の構成 を有するものであり、第三例の液晶表示装置の液晶パネ ル40と同様の構成要素に同一の符号を付してその説明 を省略する。第四例の液晶パネル50は、第一例及び第 二例の液晶パネル20、30と同様にドレインラインフ と画素電極5との間にカラーフィルタr、g、bが形成 された状態となっているとともに、第二例の液晶パネル 30と同様に、ドレインライン7上において隣接する各 色のカラーフィルタァ、g、b同士を重複させ、かつ、 上記柱状の遮光スペーサ41を用いることにより、ビー ズ状スペーサと共通電極10側のブラックマトリクス1 1. 21を用いないものとしている。なお、TFT4の 部分にはカラーフィルタr、g、bが無い構成となって いる。

【0076】そして、第四例の液晶パネル50において

は、TFT4側の透明基板3のビューエリア(表示領域)内において、第三例に示すように柱状の遮光スペーサ41を形成する際に、ビューエリア外(例えば端子部及び配線引き回し部等)の部分に遮光スペーサ41と同じ樹脂ブラックからなる額縁保護層51を形成し、上記端子部や配線引き回し部等を被覆している。すなわち、遮光スペーサ41を形成する(パターニングする)際に、遮光性スペーサ41及び額縁保護層51となる樹脂ブラックの層を形成した後に、露光して遮光性スペーサ41と額縁保護層51とを同時に形成している。また、シール剤52が額縁保護層51とを介して接合されている。

【0077】なお、額縁保護層51は、透明基板2.3となるガラス(実際には、透明基板2.3上に形成されたゲート絶縁膜8等)との接着力があまり高くなく、従来、ブラックマトリクスとして用いられている樹脂ブラックをそのまま用いた場合には、液晶セル組立工程のスクライブ~ブレイク工程時にシール印刷部分のガラストが制造である。といるる感光性樹脂であることになる。しかは指ブラックとなる感光性樹脂自体のガラスとの接着性は、それほど低いものではなく、感光性樹脂に顔料を添加することにより、ガラスとの接着性が低下したものであり、樹脂ブラックの顔料濃度を下げれば、樹脂ブラックの接着性を向上できる。

【〇〇78】以下に、感光性樹脂の接着性を示すデータを得るために以下の試験を行った。ガラス全面に、上記樹脂ブラックと同一の基材(顔料を含まない感光性樹脂)に、各色の顔料(黒(ブラック、赤(Red)、緑(Green)、青(blue))を添加した各色のカラーレジストもしくは基材を塗布し、所定の工程で硬化した。次いで、硬化したカラーレジストもしくは基材上にシール印刷を行い、このカラーレジストもしくは基材が接着されたガラスと素ガラスとを上記シールにより貼り合わせ、シールを硬化してテストパネルを得た。そして、このテストパネルの二枚のガラスをプッシュプルゲージで加重をかけて引き剥がし試験を行い、2枚のガラスが剥がれたときの加重圧を計測した。

【0079】以下の表2にその結果を示す。なお、顔料を含まない基材を挟んだ状態のテストパネルは、二枚のガラスが引き剥がれる前に、ガラスが割れてしまったので、その加重圧はガラスが割れた際のものである。

【表2】

|        | 加重圧(Kg/cm2) | 顔料濃度(%) |
|--------|-------------|---------|
| 樹脂ブラック | 1, 85       | 40      |
| Red    | 2. 5        | 25~30   |
| Green  | 2. 6        | 25~30   |
| Blue   | 2. 3        | 25~30   |
| 基材     | 5. 2以上      | 0       |

表2に示すように、顔料を添加していない基材は、加重

圧5.  $2 \log / c m^2$ でも二枚のガラスが引き剥がされることがなく、ガラスが破損したが、基材に40%の顔料を添加した樹脂ブラック(黒のカラーレジスト)を用いたものは、加重圧 1.  $85 \log / c m^2$  でガラスが引き剥がされ、基材への40重量%(固形分として)の顔料の添加が基材となる樹脂の接着性を低下させていることを示している。

【0080】また、顔料は異なるが、25~30重量% の顔料(固形分として)を添加したRed、Gree n、Blueのカラーレジストも2.3~2.6kg/ cm<sup>2</sup>の加重圧でガラスが引き剥がされ、接着性の低下 が認められるが、樹脂ブラックよりもガラスを引き剥が す加重圧が大きくなっている。これは、顔料の違いによ る相違も考えられるが、主に樹脂ブラックが顔料を40 %含むのに対して、他のカラーレジストが顔料濃度が2 5%~30%と低くなっていることによるものと推定で きる。従って、顔料濃度を下げることにより、樹脂ブラ ックの接着性を向上でき、液晶パネル50の製造工程に おいて、TFT4側の透明基板2のビューエリア外を額 縁保護層51で覆うことにより、二枚の透明基板2.3 が樹脂ブラック装置51を介してシール剤52で接着さ れることになっても、透明基板2と額縁保護層51との 間で解離が生じないようにすることができる。

【0081】ところで、額縁保護層51は、遮光スペーサ41とともに透明基板2上に同時に形成されことが好ましく、額縁保護層51と柱状遮光スペーサ41とで用いられる樹脂ブラックが同じものとなる。そして、遮光スペーサ41は、TFT4上に形成されてTFT4を逃光することによりTFT4の誤作動を防止するものであるが、従来、ブラックマトリクスに使用される樹脂ブラックは、表2で用いられた樹脂ブラックと同様に40%程度の顔料を含み、膜厚 $1\mu$ mで0D値=1である。従って、柱状遮光スペーサ41は、その厚み(高さ)を上述のように $5\mu$ m程度とすることができ、顔料を40%とすれば、0D値=5程度となる。

【0082】そして、TFT4の誤作動を防止する上では、OD値が2.5~3であれが十分であり、例えば、樹脂ブラックの顔料濃度を従来の半分の20重量%(固形分として)程度としても、OD値が2.5前後を確保することができるとともに、顔料濃度を20%程度とすることにより、樹脂ブラックの接着性を2倍程度向上することが期待できる。なお、顔料濃度としては、接着性を向上するために、30重量%(固形分として)以上とすることが好ましく、TFT4の誤作動を防止する上では、15重量%(固形分として)以上とすることが好ましい。また、上記顔料は、基本的にはカーボンブラックであるが、その他の顔料を用いるものとしても良い。

【0083】そして、第四例の液晶パネル50によれば、額縁保護層51によりビューエリア外の端子部や配線引き回し部が覆われることで保護され、端子部や配線

引き回し部の腐食等による劣化を防止することができる。また、従来、端子部や配線引き回し部は、窒化珪素からなるオーバーコートSiNxにより保護されていたが、オーバーコートの膜厚は、3000Å( $0.3\mu$ m)程度であり、極めて、薄く、腐食等を完全に防止できなかったが、額縁保護層51は、その膜厚を柱状の遮光スペーサ41と同様に $5\mu$ m程度とすることが可能であり、腐食等を完全に防止し、端子等を保護する保護層の信頼性を向上できる。

【0084】また、額縁保護層51の顔料濃度を15~30重量%の範囲とすることにより、TFT4の誤作動を防止した状態で、額縁保護層51の透明基板2への接着性を向上することができるので、二枚の透明基板2.3がシール剤52と額縁保護層51とにより接着されるものとなっても、二枚の透明基板2.3の貼り合わせ強度を十分なものとすることができる。すなわち、TFT4側の透明基板2のビューエリア外に額縁保護層51を形成することにより、端子部や配線引き回し部の腐食を確実に防止し、かつ、額縁保護層51の樹脂濃度を20%程度とすることにより、TFT4の誤作動を防止した状態で二枚の透明基板2.3の十分な貼り合わせ強度を確保できるので、信頼性の高い液晶パネル50を得ることができる。なお、透明基板2の端子部等にCOG

(Chip On Glass)接合等の接続を行う際には、透明基板2の端子部において額縁保護層51を剥離してから端子との接合を行う。

【 O O 8 5 】次に、本発明の第五例の液晶表示装置の液晶パネルを図 1 2を参照して説明する。図 1 2に示す第五例の液晶パネル6 O は、以下に説明する相違点を除いて、基本的に第四例の液晶パネル5 O と同様の構成を有するものであり、第四例の液晶表示装置の液晶パネル5 O と同様の構成要素に同一の符号を付してその説明を省略する。

【0086】第5例の液晶パネル60は、第四例の液晶パネル50と同様に、TFT4側の透明基板3のビューエリア(表示領域)内において、第三例に示すように柱状の遮光スペーサ41を形成する際に、ビューエリア外(例えば端子部及び配線引き回し部等)の部分に額縁保護層51を形成し、上記端子部や配線引き回し部等を被覆している。そして、上述のように額縁保護層51の部分において、二枚の透明基板2.3がシール剤52におり接着されていが、図13(A)(B)に示すように、シール剤52の液晶注入口61の部分まで、額縁保護層51を設けてしまうと、シール剤52に設けられた液晶注入口61がほとんど閉塞してしまうか、液晶注入口61がほとんど閉塞してしまうか、液晶注入口6

【0087】従って、そのまま液晶を注入しようとすると、液晶注入にかなりの時間を要するか、最悪の場合、液晶が入らない可能性がある。そこで、第5例の液晶パ

ネル60においては、図12(A)(B)に示すように、シール剤52の液晶注入口61に対応する部分には、額縁保護層51を形成しないようにしている。

【0088】すなわち、感光性樹脂である額縁保護層5 1をパターニングする際に、液晶注入口61に対応する 部分には、額縁保護層51を形成しないようにすること で、額縁保護層51の液晶注入口61に対応する部分に おいて、額縁保護層51を液晶セルの外側から中側に貫 通した状態の切欠部62を形成し、二枚の透明基板2. 3を貼り合わせた際に、上記額縁保護層51の切欠部6 2が液晶注入口61の一部となるようにしている。

【0089】従って、透明基板2の周縁部となる額縁状のビューエリア外の部分に額縁保護層51を形成するものとしても、液晶の注入時間が長くなったり、そのままの状態で液晶の注入が困難になるのを防止することができる。また、透明基板2のビューエリア外の部分において、額縁保護層51だけがビューエリア外の遮光をいているものとした場合に、上述のようにビューエリア外で出るが、であるといるが、と、ビューエリア外で光漏れが生じることになるが、といばューエリア外で光漏れが生じることになるが、といてる際に、上記シール前52の注入口61に対応する額縁保護層51が形成されない部分に、ゲートラインと教育を観縁保護層51が形成されない部分に、ゲートラインとなるの発展である。といいますといいます。とができる。

【0090】すなわち、ゲートライン6もしくはドレインライン7を形成する際に、額縁保護層51の切欠部62に対応する部分にもゲートライン6もしくはドレインライン7と同じ金属膜からなるメタル層63を同時に形成することで、手間をかけずに上記部分を遮光することができる。従って、第5例の液晶パネル60によれば、TFT4側の透明基板3の周縁部に二枚の透明基板2、3の間隔に近い厚みを有する額縁保護層51を形成するものとしても、額縁保護層51の液晶注入口61に対京るものとしても、額縁保護層51の液晶注入口61に対京るものとしても、額縁保護層51の液晶注入口61に対京晶の注入時間の短縮を図ることができるとともに、液晶の注入不良を防止して液晶表示装置の安定した表示品位を確保することができる。

### [0091]

【発明の効果】本発明の請求項1記載の液晶表示装置によれば、配線と画素電極とがカラーフィルタを挟んで絶縁された状態で異なる位置に積層配置されているので、配線の側縁部と画素電極の側縁部とを上下に重なった状態に配置し、配線と画素電極とを水平方向に離間しないようにすることが可能となり、これにより配線と画素電極との間の光漏れを防止することができる。したがって、信号線と画素電極との間の光漏れを防止するための遮光膜を画素電極の側縁部に上下に重なるように設ける必要がないので、上記遮光膜により開口率が減少するこ

とにより、高開口率の液晶パネルを得ることができる。 【0092】また、配線と画素電極との間にカラーフィルタを配置して配線と画素電極とを絶縁しているので、 配線と画素電極とを異なる層に絶縁した状態で配置する ために、有機絶縁膜を用いる必要がなく、有機絶縁膜を

用いた場合のような歩留まりの悪化や、光透過率の減少

となく、信号線の側端まで画素を開口した状態とするこ

といったことなく、開口率の向上を図ることができる。 【0093】本発明の請求項2記載の液晶表示装置によれば、配線上で隣接するカラーフィルタ同士の間に隙間ができないように、互いに隣接するカラーフィルタの側縁部同士が重なって配置されているので、メタル配線に光があたった際の反射光を抑えることができる。従って、配線の反射光によるコントラストの低下を防止する

て、配線の反射光によるコントラストの低下を防止する ために、共通電極側の透明基板の配線に対向する位置に ブラックマトリクスを配置する必要がなくなる。

【0094】そして、配線に対応してブラックマトリクスを配置しない場合には、互いに対向して配置されたアクティブ素子側の透明基板と共通電極側の透明基板とを貼り合わせた際に、位置ずれが生じても、共通電極側透明基板に配線に対応するブラックマトリクスが存在しないので、画素の開口部分に配線に対向させてあるブラックマトリクスが重複して開口率が低下するのを抑制することができる。従って、液晶表示装置の品質を安定させることができ、安定した表示スペックを有する液晶表示装置を提供することができる。

【0095】本発明の請求項3記載の液晶表示装置によれば、配線上で重なるカラーフィルタ同士の境界面を斜めとすることにより、アクティブ素子側の透明基板を平坦化することができるとともに、共通電極側の透明基板からカラーフィルタをなくすことにより、共通電極側の透明基板も平坦化することができる。

【 O O 9 6 】従って、上下の透明基板のそれぞれの内面を平坦化することにより、安定した液晶の配向状態を得ることができる。すなわち、透明基板の電極等の形成された内面を平坦化することにより、透明基板の内面側に形成される配向膜の表面を平坦化することができるので、配向膜の表面にラビング処理を均一に施すことができ、液晶の配向状態を安定化することができる。

【0097】本発明の請求項4記載の液晶表示装置によれば、アクティブ素子側の透明基板において、アクティブ素子の上に遮光スペーサを設けることにより、アクティブ素子を遮光してアクティブ素子の光による誤作動を防止するようにした場合には、共通電極側の透明基板に、上述のように配線に対応するブラックマトリクスとを設ける必要がなくなる。

【0098】したがって、共通電極側の透明基板からブラックマトリクスをなくすことができるので、二枚の透明基板を貼り合わせた際の位置ずれによりブラックマト

リクスが画素の開口部分に重なって開口率が低下することがなく、開口率をより一層向上させることができる。また、共通電極側の透明基板は、ブラックマトリクスを形成せずに、共通電極となるITOをベタで形成すれば良いので、その製造を極めて容易なものとすることができる。

【0099】また、遮光スペーサが二枚の透明基板の間隔を保持するスペーサとなるので、従来のビーズ状スペーサを用いる必要がないので、ビーズ状スペーサによるスペーサ周辺での光漏れによるコントラストの低下を招くことがなく、コントラストの向上を図ることができる。また、遮光スペーサを用いることにより、ビーズ状スペーサに比較して液晶パネルの耐圧性を向上できるとともに、二枚の透明基板間の間隔の精度を向上することができる。また、ビーズ状スペーサを使用しないことにより、手間のかかるビーズ状スペーサの散布を行わなくてすむので、液晶パネルの製造を省力化できる。

【 O 1 O O 】本発明の請求項5記載の液晶表示装置によれば、額縁保護層は、上記遮光スペーサと同じ材質からなるので、遮光スペーサの形成に際し、額縁保護層を同時に形成することができ、かつ、額縁保護層は、遮光スペーサに対応して、従来の窒化珪素からなるオーバーコートよりも厚く形成することができるので、従来の薄いオーバーコートよりも確実に端子部や配線引き回し部を保護することができる。

【 O 1 O 1 】本発明の請求項 6 記載の液晶表示装置によれば、上記樹脂ブラックの顔料濃度が 3 O 重量%以下と低くされているので、樹脂ブラックとなる樹脂の接着性が顔料の添加により悪化するのを抑えることができるので、二枚の透明基板を接着するシール剤と透明基板との間に額縁保護層が介在する状態となっても、十分に二枚の透明基板を接着することができる。

【 O 1 O 2 】本発明の請求項7記載の液晶表示装置によれば、二枚の透明基板を接着するシール剤と透明基板との間に額縁保護層が介在する状態となり、二枚の透明基板の間隔が一定の場合に、額縁保護層が介在することにより、シール剤の厚みが薄くなり、この薄いシール剤に液晶を注入するための注入口を設けても、注入口がシール剤の厚み方向に狭いものとなり、液晶の注入が阻害されるが、シール剤の注入口に対応する部分に額縁保護層を設けないようにすることにより、注入口を広くすることができ、液晶の注入を速やかに行うことができる。

【 0 1 0 3 】本発明の請求項8記載の液晶表示装置によれば、カラーフィルタ上に画素電極を形成しても大きくサイドエッチングされることがなく、画素電極を高い精度でパターニングすることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一例の液晶パネルの平面構造を示す 概略図である。

【図2】第一例の液晶パネルの断面構造を示す概略図で

ある。

【図3】カラーフィルタの膜厚と静電容量との関係を示すグラフである。

【図4】画素電極の形成におけるガラス上とカラーフィルタ上とでの特性の違いを示すグラフである。

【図5】本発明の第二例の液晶パネルの平面構造を示す 概略図である。

【図6】第二例の液晶パネルの断面構造を示す概略図である。

【図7】本発明の第三例の液晶パネルの平面構造を示す 概略図である。

【図8】第三例の液晶パネルの断面構造を示す概略図である。

【図9】第三例の液晶パネルの遮光スペーサを用いた場合の耐圧性能を示すグラフである。

【図10】第三例の液晶パネルの遮光スペーサを用いずにビーズ状スペーサを用いた場合の耐圧性能を示すグラフである。

【図11】本発明の第四例の液晶パネルの断面構造を示す概略図である。

【図12】本発明の第五例の液晶パネルの断面構造及び 平面構造を示す概略図である。

【図13】第五例の比較対象となる液晶パネルの断面構造及び平面構造を示す概略図である。

【図14】従来の画素電極とドレインラインとを同じ層 に配置した液晶パネルの平面構造を示す概略図である。

【図15】従来の画素電極とドレインラインとを同じ層 に配置した液晶パネルの断面構造を示す概略図である。

【図16】従来の画素電極とドレインラインとの間に有機絶縁膜を配置した液晶パネルの平面構造を示す概略図である。

【図17】従来の画素電極とドレインラインとの間に有機絶縁膜を配置した液晶パネルの断面構造を示す概略図である。

【図18】従来の液晶パネルの透過率を示すグラフである。

# 【符号の説明】

| r, | g, | b | カラーフィルタ |        |  |
|----|----|---|---------|--------|--|
| 2  |    |   | 透明基板    | (TFT側) |  |

3 透明基板(共通電極側)

4 TFT(アクティブ素子)

5 画素電極

6 ゲートライン(制御線)

7 ドレインライン(信号線)

8 ゲート絶縁膜

9 蓄積容量

10 共通電極

11 ブラックマトリクス

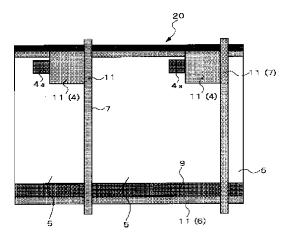
20 第一例の液晶パネル

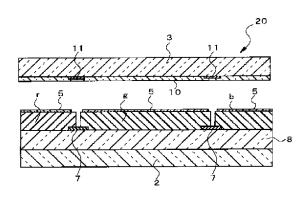
21 ブラックマトリクス

- 30第二例の液晶パネル40第三例の液晶パネル41遮光スペーサ50第四例の液晶パネル
- 5 1 額緣保護層

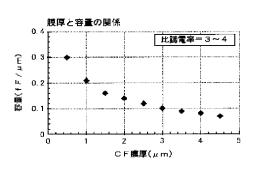
- 5 2シール剤6 0第五例の液晶パネル
- 6 1 注入口
- 62 額縁保護層の切欠部
- 63 メタル層

【図1】 【図2】

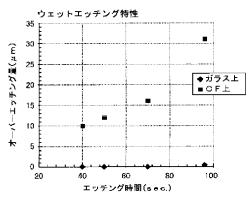




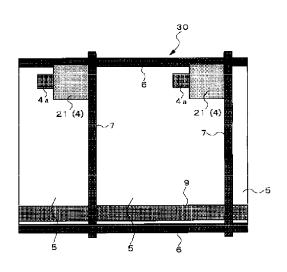
【図3】



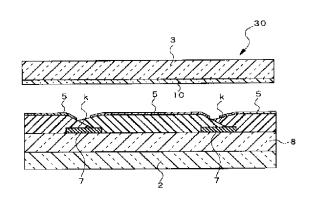


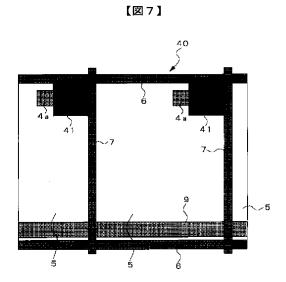


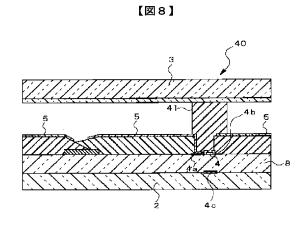
【図5】



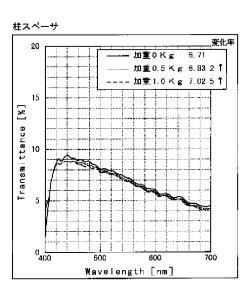
【図6】

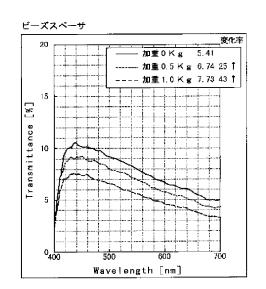




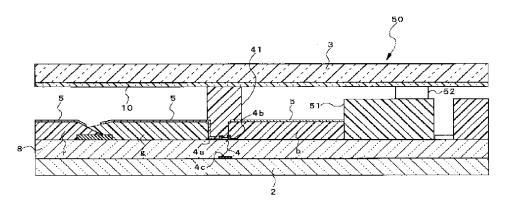


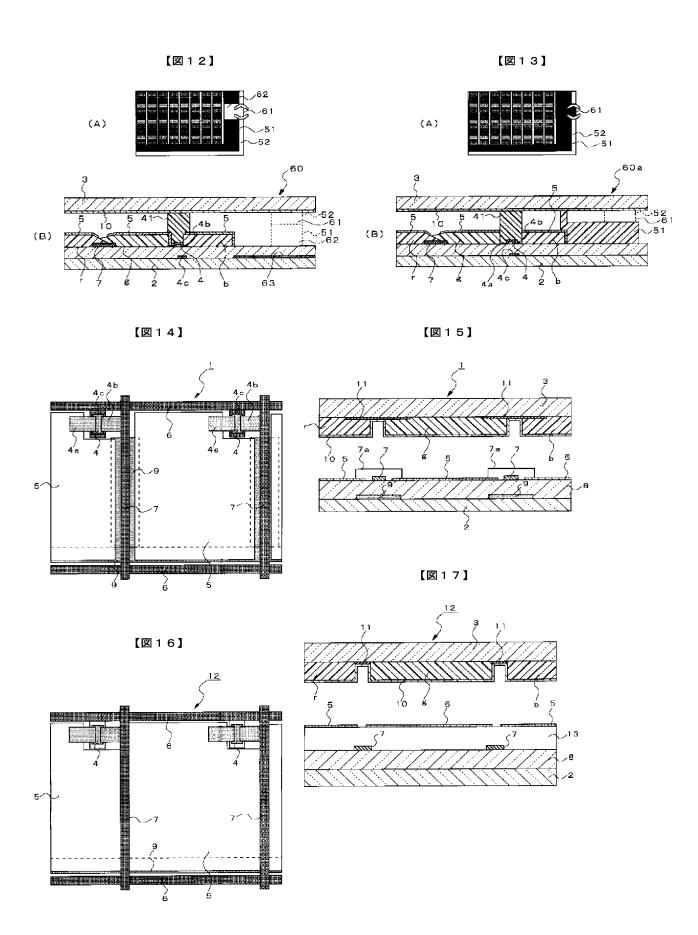
[図9] 【図10】





【図11】





【図18】

